

GE Foundation Scholar-Leader ösztöndíjat nyert Parragh Dávid anyagmérnök hallgató

A GE 14 évvel ezelőtt indította egyetemi ösztöndíj programját GE Foundation Scholar-Leaders elnevezéssel, amelynek keretében Magyarországon évente 5 tehetséges, fiatal egyetemistának biztosít a vállalat szakmai fejlődési lehetőséget és anyagi támogatást. Az ösztöndíjprogram Európa több országában is évek óta sikeresen működik, és járul hozzá a cég regionális vezetői hálózatának kiépítéséhez.

"A karrier szempontjából az egyik legfontosabb alap, amelyre építhetünk az oktatás, de emellett sok más szempontot is szem előtt kell tartani. Fontos, hogy a ma tehetségei, a jövő közép-európai vezetői már az egyetemi évek alatt megértsék a jövőbeli sikeres munkához szükséges kulcsfontosságú tényezőket. E tapasztalatok, elsajátított képességek segíti őket sikeres karrierük során. A GE jelentős magyarországi ipari és digitális jelenlétére építve a GE Foundation Scholar-Leaders program célja, hogy életre szóló tapasztalatot nyújtson és versenyelőnyhöz juttassa a résztvevő ambiciózus diákokat" -mondta el az ünnepélyes díjátadón Joerg Bauer, a GE Magyarország elnöke. (forrás: www.news4business.hu)

Parragh Dávid, 2. évfolyamos anyagmérnök hallgató 2016. május 12-én vehette át az elismerést, és csatlakozhatott a kétéves ösztöndíjprogramhoz.

Dávid teljesítményéhez gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

